

【若手研究者講演・懇親会】

<主催>

ChEC-East21（関東支部）、CES21（関西支部）、中四国若手 CE（中国四国支部）、
化学工学会東北支部若手の会（東北支部）、P & D 委員会（東海支部）、
Q・NET（九州支部）

<趣旨>

各支部の若手研究者を中心とする組織が共同で開催する企画です。産学官の若手研究者を対象としており、2件の招待講演を実施します。形式にこだわらず、ざくばらんに議論し、研究者同士の交流を深めることを趣旨としております。また、講演会後には懇親会も開催致します。是非、お気軽にご参加下さい。[参加希望の方は、氏名、所属、連絡先をご明記の上、e-mailにて下記の連絡先へお申込み下さい。](#)

<日時> 3月16日（金）17:00～20:00

（講演会 17:00～18:30、懇親会 18:45～20:00）

<会場> 工学院大学新宿キャンパス ファカルティクラブ（中層棟8階）

<招待講演>

（1）「超臨界流体を用いた高埋込み性製膜プロセス～超臨界流体を使えば微細な深溝の奥にまで金属膜も金属酸化膜も有機膜もつけられる～」

東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻 百瀬 健 氏

（2）「イオン液体を利用したバイオプロセスの開発と応用展開」

東北大学大学院工学研究科化学工学専攻 中島 一紀 氏

<懇親会参加費> 3,000円（当日受付にてお支払い下さい）

<申込・お問い合わせ先>

東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻

下山 裕介

TEL & FAX : 03 - 5734 - 3285

E-mail: yshimo@chemeng.titech.ac.jp